This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.





PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06150371 A

(43) Date of publication of application: 31 . 05 . 94

(51) Int. CI

G11B 7/24 B41M 5/26 G11C 13/04 // C09B 47/04

(21) Application number: 04299396

(22) Date of filing: 10 . 11 . 92

(71) Applicant:

PIONEER ELECTRON CORP

(72) Inventor:

CHUMA TAKASHI OKANO MAKOTO **IWASAKI SHINGO**

MATSUI FUMIO

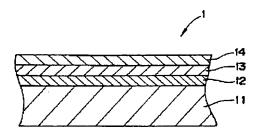
(54) PRODUCTION OF OPTICAL RECORDING **MEDIUM**

(57) Abstract:

PURPOSE: To eliminate the influences to the recording characteristics of a medium caused by a storage environment by maintaining the storage environment of the process from for forming a recording film to for forming a light reflecting film on a recording film to be ≤30% relative humidity.

CONSTITUTION: This optical recording medium 2 is produced by forming a recording film 12 on a light transmissible substrate 11 and forming a light reflecting film 13 on the recording film 12, and further, usually forming a protective film 14 on the reflecting film 13. In this case, the storage environment of the process from for forming the recording film 12 to for forming the light reflecting film on the recording film, is maintained to be ≤30% relative humidity. Thus, influences to the recording characteristics of the medium in the storage environment is almost prevented and the obtd. medium has excellent reliability.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio





(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-150371

(43)公開日 平成6年(1994)5月31日

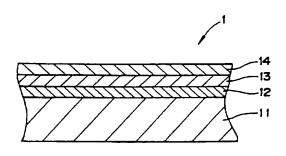
技術表示箇所	FI	庁内整理番号 7215-5D	識 別記号 5 3 1	7/24 5/26	(51)Int.Cl. ⁶ G 1 1 B B 4 1 M	
			6741-5L			GIIC
			7306-4H		47/04	// C 0 9 B
Y	5/ 26	B 4 1 M	8305-2H			
注 未請求 請求項の数1(全 5 頁)	審查請求 未請求	1				
5016	000005016	(71)出願人		特顧平4-299396		(21)出願番号
ニア株式会社						
目黒区目黒1丁目4番1号		月10日	平成 4年(1992)11		(22)出願日	
隆	(72)発明者					
鶴ケ島市富士見6丁目1番1号 パ						
ア株式会社総合研究所内						
誠	(72)発明者					
鶴ケ島市富士見6丁目1番1号 パ						
ア株式会社総合研究所内						
新吾	(72)発明者					
埼玉県鶴ケ島市富士見6丁目1番1号 パ						
ア株式会社総合研究所内	イオニア株式会社					
: 石川 泰男 (外1名)	弁理士 石川 雰	(74)代理人				
最終頁に続く						

(54) 【発明の名称】 光記録媒体の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 媒体の記録特性に影響を与えないような保存 環境条件を設定し、信頼性に優れる特性を備える記録媒 体の製造方法を提供する。

【構成】 光透過性の基板の上に、有機色素を含有する 記録膜を形成する工程と、記録膜の上に光反射膜を形成 する工程を含む光記録媒体の製造方法であって、前記記 録膜を形成する工程から、記録膜の上に光反射膜を形成 する工程に至るまでの保存環境を、相対温度30%以下 にする。





【特許請求の範囲】

光透過性の基板の上に、有機色素を含有 【請求項1】 する記録膜を形成する工程と、記録膜の上に光反射膜を 形成する工程を含む光記録媒体の製造方法であって、 前記記録膜を形成する工程から、記録膜の上に光反射膜 を形成する工程に至るまでの保存環境を、相対温度30 %以下にすることを特徴とする光記録媒体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、書込みあるいは読み出 し可能な光記録媒体の製造方法、特に光透過性の基板の 上に有機色素を含有する記録膜と光反射膜を有する光記 録媒体の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、いわゆる書込み可能な追記型光記 録媒体の記録膜には例えば、シアニン、フタロシアニン 系等の有機色素が用いられていることは一般に良く知ら
 れている。

【0003】そして、このような追記型光記録媒体の書 込み方法としては、記録膜の微小面積にレーザビームを 20 集光させ、それを熱エネルギーに変換し、記録膜の性状 を変えて(ピット形成)行っている。この記録膜の性状 変化を円滑に行うために、媒体の構成は基板上に記録膜 を設層したものを2枚用意し、記録膜を対向して配置し たいわゆるエアーサンドイッチ構造とされることが一般 的である。

【0004】このようなタイプの追記型光記録媒体に用 いられる書込み用のレーザビームは、透明基板側から照 射され、記録膜の中に光読取り可能なピットを形成す る。記録されたデータを再生するための読取り用のレー ザビームの出力は、書込み用のそれと比べて弱い出力で あり、ピットが形成された部分と、そうでない部分のコ ントラストは電気信号として読み取られる。

【0005】一方、上記媒体とは異なり予めすでにデー タが記録されているいわゆるROM (read only memor y)タイプの媒体も存在し、音声記録と情報処理の分野 で広く実用化されている。しかし、このものには上記の ごとく書込み可能な記録膜が存在しない。すなわち、再 生されるべくデータに相当するプリピットはすでにプラ スチック基板の上に射出成形によって形成され、この上 にAu、Ag、Cu、A1等の金属からなる反射層が形 成され、さらにこの上に保護層が形成されている。この ROMタイプの典型的な媒体は、いわゆるCDと呼ばれ るコンパクトディスクである。このCDの記録と読み取 りの信号の仕様は規格化されており、この規格に準じ て、CDの再生装置がコンパクトディスクプレーヤー (CDプレーヤー) として広く使われている。

【0006】ところで、前記書込み可能な追記型光記録 媒体は、レーザビームを用いる点においてはCDと同様 であり、また、媒体の形態もディスク形状をなしている 50 点においてはCDと同様である。それゆえ、CD仕様の 規格に適合し、CDプレーヤーにそのまま使える書込み 可能な媒体の開発が活発に行われている。このような媒 体の構成は、例えば、光透過性の基板と、この基板の上 に形成された有機色素を含有する記録膜と、この記録膜 の上に形成された光反射膜とを有する構成とされる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな媒体を製造するにあたって、記録膜を形成する工程 から、記録膜の上に光反射膜を形成する工程に至るまで の保存条件は、媒体の記録特性に無視できないような影 響を及ぼすことが本発明者らの研究の結果判明してき た。

【0008】このような実情に鑑み本発明は創案された ものであって、その目的は、媒体の記録特性に影響を与 えないような保存環境条件を設定し、信頼性に優れる特 性を備える記録媒体の製造方法を提供することにある。 [0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため 本発明は、光透過性の基板の上に、有機色素を含有する 記録膜を形成する工程と、記録膜の上に光反射膜を形成 する工程を含む光記録媒体の製造方法であって、前記記 録膜を形成する工程から、記録膜の上に光反射膜を形成 する工程に至るまでの保存環境を、相対温度30%以下 にするように構成した。

[0010]

【実施例】図1に基づいて、本発明の製造方法およびそ の結果として作られる光記録媒体について説明する。

【0011】この図に示されるように、本発明の製造方 法によって作られる光記録媒体1は、光透過性の基板1 1の上に記録膜12が設層され、この記録膜12の上に 光反射膜13が設層される。さらに光反射膜13の上に は通常、保護膜14が設けられる。

【0012】光透過性の基板11は、ディスク形状をな し、基板11の片側平面には、通常、トラッキング用の プリグルーブが、同心円状にまたはスパイラル状に形成 されている。このようなプリグルーブを有する基板11 は、生産性向上の観点から、いわゆる一体的に形成され た射出成形樹脂基板を用いることが好ましく、このもの は、例えば、ポリカーボネート樹脂(PC)、ポリメタ クリル酸メチル樹脂(PMMA)等の透明材料から形成 される。また、一体的に形成された射出成形樹脂基板に 限らず、いわゆる2P(photo-polymer)法で形成した 基板であってもよい。このような基板11の厚さは1. 0~1.5㎜程度とされる。

【0013】 基板11の上には、記録膜12が形成され る。記録膜12の中には、有機色素、例えば、フタロシ アニン色素などが含有される。フタロシアニン色素は、 下記一般式 [I] で表わされる。

[0014]

【化1】

一般式 [1]

$$-0 \text{ s i} = \frac{R^{17}}{R^{16}} \qquad -0 \text{ G e} = \frac{R^{17}}{R^{16}} \qquad -\frac{R^{20}}{O}P - R^{1}$$

$$\mathbf{X}(\mathbf{z} - \mathbf{O} - \mathbf{P} - \mathbf{R}^{19})$$

られる。

10

を表す。R¹⁵は、置換基を有してもよいアルキル基、置 20 換基を有してもよいアリール基、置換基を有してもよい シクロアルキル基、あるいはポリエーテル基を表す。

【0016】R¹⁶、R¹⁷およびR¹⁸は、互いに同一であ っても異なっていてもよく、置換基を有してもよいアル キル基、置換基を有してもよいシクロアルキル基、置換 基を有してもよいアリール基、置換基を有してもよいア ルコキシ基、置換基を有してもよいアリーロキシ基、ポ リエーテル基、水酸基、または水素原子を表す。

【0017】R¹⁹、R²⁰は、互いに同一であっても異な っていてもよく、置換基を有してもよいアルキル基、置 換基を有してもよいシクロアルキル基、置換基を有して もよいアリール基を表す。

【0018】R2は、それぞれ独立に置換基を有しても よいアルキル基、置換基を有してもよいアルコキシ基、 置換基を有してもよい複素環残基、ハロゲン原子、ニト 口基、シアノ基、スルホン酸基を表す。Meは、金属を 表す。Meとしては、特に、Si, V, Fe, A1等が 好ましい。 有機色素は上記フタロシアニン色素にかえ て、シアニン系の有機色素であってもよい。このような 色素を主成分として含有する記録膜12は、例えば、以 40 下のようにして形成される。すなわち、色素を坪量し、 後述するような溶媒に溶かしてコート原液をつくり、こ の原液をスピンナーを用いて基板上に成膜した後、塗膜 ベイクして溶媒を飛ばして記録膜を形成させる。

【0019】このように塗設される記録膜12の厚さ は、10~1000nm、好ましくは、100~500 nmである。この値が10nm未満となると記録感度が 不足し、理想的な記録ができなくなるという不都合が生 じ、この値が1000nmを越えると反射率が不足する という不都合が生じる。

【0020】なお、塗布に用いる溶媒としては、公知の 種々のものが用いられ、例えば、ジアセトンアルコー ル、エチルセロソルブ、メチルセロソルブ、イソホロ ン、メタノール、テトラフルオロプロパノール等が挙げ

*上記一般式 [I] において、R₁ は置換基を有してもよ

 R^{15} , $-SR^{15}$, $-SeR^{15}$, $-TeR^{15}$,

いアルキル基、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、-O

【0021】このような記録膜12の上には、光反射膜 13が設けられる。この際、記録膜を形成する工程か ら、記録膜の上に光反射膜を形成する工程に至るまでの 保存環境は、相対温度30%以下、特に、低ければ低い 程好ましい。この値が30%を越えると記録再生信号に おけるBLERが悪化するという不都合が生じる。な お、この工程間で保存される時間としては、0~500 時間程度を考慮している。

【0022】光反射膜13はAu、Al、Ag、Cu等 の金属から構成され、このものは真空蒸着法、スパッタ 法、イオンプレーティング法等で成膜される。なかでも スパッタ法が好適である。

【0023】このようにして形成される光反射膜13の 厚さは、0.02~2.0μπ程度とされる。光反射膜 13の上には、通常、記録膜12と光反射膜13を保護 するために保護膜14が設層される。保護膜14は、一 般に、紫外線硬化型樹脂をスピンコートして塗設した 後、紫外線を照射し、塗膜を硬化させて形成する。

【0024】その他の保護膜14の材質として、エポキ シ樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、ウレタン樹脂 等を用いてもよい。このような保護膜14の厚さは、通 常、0.1~100μm程度とされる。

【0025】なお、前記基板11と記録膜12との間に は、基板11を溶媒から保護するための中間層を設けて も良い。また、記録膜12と反射膜13との間には、エ 50 ンハンス膜を形成してもよい。また、基板11の記録・

[0015] 【化2】

5

再生光側の表面には、有機材料からなる反射率調整用のトップコート膜を形成してもよい。トップコート膜は、フッ素系樹脂またはシリコーン系樹脂から形成される。【0026】本発明の媒体には、一般に回転下において、記録光が記録膜にパルス状に照射される。このとき記録膜の一部が融解および昇華してピットが形成される。このように形成されたピットは、やはり媒体の回転下、読出し光の反射光の差を検出することによって行われる。

【0027】以下、具体的実験例を示して本発明をさら 10 に詳細に説明する。

本発明サンプルの作製

記録膜に含有される有機色素として、下記式で特定されるフタロシアニンを用い、これらをエチルセロソルブ溶媒中に溶解し、直径12cm、厚さ1.2mmのポリカーボネート(PC)基板11上に、スピンコート法で記録膜を2000オングストロームの厚さに形成した。ベイクは、70℃、10minとした。

[0028] 【化3]

実施例中使用フタロシアニン色素

Me: Si

R1: OP -(Ph)2

Ph=ベンゼン理

0

R2: OCH2CF2CF2H (置換位置: 3对6位)

この後、記録膜の上に光反射膜を形成する工程に至るまでの保存環境を相対温度46%RHおよび、30%RH 40にそれぞれ変えて、これらの各条件下で、24時間保存

した後、この記録膜12の上に、Auからなる光反射膜13を、1000オングストロームの厚さに蒸着法で成膜した。

【0029】この光反射膜13の上に紫外線硬化型アクリレート樹脂からなる保護膜14を5μm厚さにスピンコート(回転数5800rpm,2cc滴下)で形成した。さらに、基板11の記録光照射側にはフッ素樹脂を1400オングストローム厚さにトップコートして、各種サンプルを作製した。

0 【0030】これらのサンプルについて、 記録条件・I、V (線速)=1 4 m/s

記録条件: L. V. (線速) = 1. 4 m/s, $\lambda = 78$ 5 n m, N. A. = 0. 5, 記録パワー= 8. 0 mW これらの条件のもとにEFM信号を記録し、

再生条件: L. V. (線速) = 1. 4 m/s, $\lambda = 778 \text{ nm}$, N. A. = 0. 45, 再生パワー= 0. 3 mW の条件のもとに再生を行い、BLER (ブロックエラーレート)を測定した。

【0031】測定の結果、30%RHで保存のサンプル (本発明)のBLERは8×10⁻⁴であったのに対し

20 て、46%RHで保存のサンプル(比較)のBLERは 2×10^{-3} であった

[0032]

【発明の効果】上記の実験結果より本発明の効果は明らかである。本発明の光記録媒体の製造方法は、光透過性の基板の上に、有機色素を含有する記録膜を形成する工程と、記録膜の上に光反射膜を形成する工程を含む光記録媒体の製造方法であって、前記記録膜を形成する工程から、記録膜の上に光反射膜を形成する工程に至るまでの保存環境を、相対温度30%以下にするようにしているので、保存環境下による媒体の記録特性への影響はほとんどなく、信頼性に優れる特性を備える記録媒体を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光記録媒体の部分拡大断面図である。 【符号の説明】

1 …光記録媒体

11…光透過性の基板

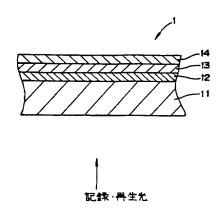
12…記録膜

13…光反射膜

14…保護膜

6

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 松井 文雄 埼玉県鶴ケ島市富士見6丁目1番1号 パ イオニア株式会社総合研究所内